

4 том. 7 секция ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ДОСТОИНСТВА И ОСОБЕННОСТИ ИОННО-ПУЧКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

<u>Егоров В.К.</u> ^а, Егоров Е.В. ^{а,б}, Афанасьев М.С. ^б

^аИПТМ РАН, Черноголовка, 142432, Россия egorov@iptm.ru ⁶ИРЭ РАН, Фрязино, Россия

Ионно-пучковые аналитические комплексы, располагающие набором методов разносторонней диагностики материальных объектов в настоящее время составляют неотъемлемую часть мировых исследовательских центров. В ряде случаев возможности ионно-пучкового анализа оказываются недостижимыми для других аналитических процедур^{1,2}. Важной особенностью ионно-пучкового анализа материалов является его недеструктивность. В его арсенале имеется метод резерфордовского обратного рассеяния, характеризующегося абсолютностью получаемых экспериментальных данных, и возможностью построения многоэлементных количественных концентрационных профилей по толщине изучаемого объекта с разрешением до 2 нм. Метод характеризуется не высокой чувствительностью (пределы обнаружения на уровне 0.1 % ат.), но эта его особенность компенсируется возможностями метода рентгеновской флуоресценции при ионном возбуждении³, особенно эффективенного при анализе легких элементов. Использование метода резонансных и пороговых ядерных реакций позволяет изучать изотопные характеристики вещества. Метод ядер отдачи предоставляет возможность количественного определения содержания водорода в материале⁴. В арсенале ионно-пучковой диагностики имеется метод каналирования ионов, крайне эффективный при изучении монокристаллов и эпитаксиальных структур. Представлены результаты изучения реальных объектов и состояние ионно-пучковых исследований материалов⁵.

Литература

- 1. Nastasi M., Mayer J.W. Ion beam analysis, fundamental and application. CRC Press, Boca Ration, 2015.
- 2. Heldbord J., Whitlon H.J., Zhang Y. Ion beams in nanosize and nanotechnology. Heldelberg, Springer, 2009.
- 3. Johanson S.A.E., Campbel J.L, Malmquist K.G., Particle induced X-ray emission spectrometry, Wiley, New York, 1995.
- 4. Hofsas H., Forward recoil spectrometry, Plenum, New York, 1996.
- 5. Egorov V., Egorov E., Ion beam for material analysis, conventional land advanced approach / Eds., Ahmad I., Hanse M., in book "Ion beam application" chapter 3 Intechopen, London, 2018, pp. 37-71.

Работа выполнена в рамках государственного задания №075-00475-19-00 и при финансовой поддержке РФФИ, проекты 19-07-00271 и 19-29-02019.